

การศึกษาประสิทธิภาพจากเปลี่ยนนิวตรอนเพื่อใช้ผลิต แผ่นกรองรูพรุนขนาดเล็ก

พินพรรณ วิศาลอัตถพันธุ์¹ อินทริรา ศรีพิชัย²

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

วิเชียร รตนธงชัย³ อารีรัตน์ คงดวงแก้ว⁴ และ สมพร วงศ์คำ⁵

โครงการวิจัยพลิกส์และวิทยาการก้าวหน้า สำนักงานประมาณเพื่อสังคม

ต.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รับเมื่อ 26 สิงหาคม 2546 ตอบรับเมื่อ 9 มกราคม 2547

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตแผ่นกรองรูพรุนจากฟิล์มโพลิเมอร์ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องขึ้นรูปแบบรังสี นำร่องโดยใช้รังสีบอร์น (γ , α) ของไบโรมัน $^{10}\text{B}(\gamma, \alpha)^7\text{Li}$ และลิเทียม $^{7}\text{Li}(\gamma, \alpha)^3\text{H}$ และพิชชันแฟร์กเมนท์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ พิชชันของยูเรเนียม-235 ทำให้เกิดรอยแฝงบนแผ่นฟิล์ม แล้วล้างกัดรอยในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 6.25 นอร์มอล อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 80 นาที จากการทดสอบโดยใช้ฟิล์มโพลิเมอร์ 4 ชนิด ได้แก่ ฟิล์ม CR-39 ฟิล์ม Cellulose acetate ฟิล์ม Polyethylene terephthalate และฟิล์มบาง Polycarbonate อนุภาคแอลฟ่า สามารถทำให้เกิดรอยได้บนฟิล์ม CR-39 ชนิดเดียว โดยมีพิลัยต่ำกว่าความหนาของฟิล์ม ส่วนพิชชันแฟร์กเมนท์ สามารถทำให้เกิดรอยได้บนพิล์ม ทั้ง 4 ชนิด โดยสามารถเคลื่อนที่ทางลุ่มผ่าน ทำให้เกิดรูปแบบของฟิล์ม Polycarbonate ความหนา 6 ไมโครเมตรได้ จากเปลี่ยนนิวตรอนที่เตรียมขึ้นจากสารประกอบยูเรเนียม ทำให้เกิดรูพรุนบนแผ่นฟิล์ม Polycarbonate มีขนาดเล็กกว่า 4.43 \pm 0.87 ไมโครเมตร มีความหนาแน่น 220 ± 70 รูต่อตารางมิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบจำนวนรูบนฟิล์มต่อนิวตรอนฟลักซ์คิดเป็นประสิทธิภาพของจากเปลี่ยนนิวตรอน 1.5×10^{-8} - 2.9×10^{-8} รูต่อนิวตรอน

คำสำคัญ : นิวตรอน / จากเปลี่ยนนิวตรอน / แผ่นกรองฟิล์มบาง / ปฏิกิริยานิวเคลียร์ (γ , α) /
โพลิเมอร์ / การกัดข้ายายรอยทางเคมี / ปฏิกิริยานิวเคลียร์พิชชัน

¹ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพลิกส์

⁴ นักนิวเคลียร์พลิกส์ 7 ว กองพิลิกส์สำนักงานประมาณเพื่อสังคม

² ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพลิกส์

⁵ ผู้อำนวยการกองพลิกส์ สำนักงานประมาณเพื่อสังคม

³ นักนิวเคลียร์พลิกส์ 6 ว กองพลิกส์สำนักงานประมาณเพื่อสังคม

Efficiency of Neutron Converter Screens for Microfilter Production

Pinpan Visal-a-thaphand¹, Indhira Sripichai²

King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangmod, Toongkru, Bangkok 10140

Wichain Ratanatongchai³, Areerat Konduangkaw⁴ and Somporn Chongkum⁵

Project of Physics Research and Advanced Technology, Office of Atom for Peace,

Wiphamwadee Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900

Received 26 August 2003 ; accepted 9 January 2004

Abstract

Production of microfilter polymer membrane was studied by using alpha particles from $^{10}\text{B}(\text{n}, \alpha)^7\text{Li}$ and $^6\text{Li}(\text{n}, \alpha)^3\text{H}$ nuclear reactions and fission fragment from U-235 nuclear fission. The high-energy charged particle caused latent track on polymer film which was enlarged by chemical etching in 70°C 6.25 N NaOH solution for 80 minutes. The examination of 4 types of polymer films i.e., CR-39, cellulose acetate, polyethylene terephthalate and thin film polycarbonate showed that only CR-39 film could observe alpha tracks. The track range was shorter than film thickness. Fission track could be found in all of the 4 types of films in which only 6 micrometer polycarbonate film was porous. The pore density of fission track from uranium screen on polycarbonate film was 220 ± 70 pore mm⁻² with 4.43 ± 0.87 micrometer pore size. The converter efficiency of neutron to fission track was 1.5×10^{-8} - 2.9×10^{-8} tracks per neutron.

Keywords : Neutron / Neutron Converter Screen / Micropore Filter / Nuclear Reaction (n, α)/
Polymer / Chemical Etching / Nuclear Fission Reaction

¹ Associate Professor, Department of Physics.

⁴ Nuclear Physicst, Physics Division, Office of Atom for Peace.

² Assistant Professor, Department of Physics.

⁵ Director, Physics Division, Office of Atom for Peace.

³ Nuclear Physicist, Physics Division, Office of Atom for Peace.

1. บทนำ

เมื่ออนุภาคมีประจุที่มีพลังงานสูง วิ่งผ่านเข้าไปในวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า เช่น พลังหรือโพลิเมอร์ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของวัสดุตามแนวที่อนุภาคนั้นผ่านไป เกิดเป็นรอยแผลงขึ้นในเนื้อวัสดุ มีขนาดเล็กกว่าอนุภาคอยู่ในระดับนาโนเมตร รอยนี้ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ เมื่อนำไปล้างกัดขยายรอยในสารละลายเคมีที่วัสดุนั้นสามารถละลายได้ รอยอนุภาคที่ล้างกัดขยายรอยแล้ว จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนอยู่ในระดับไมโครเมตร สามารถมองเห็นได้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ [1] เทคนิคนี้名叫ประยุกต์ใช้ผลิตแผ่นกรองรูพรุนที่มีประโยชน์นำไปใช้งานสาขาต่างๆ ได้ เช่น ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาทางการแพทย์ เกลัชกรรม อุตสาหกรรมทางการผลิตอาหารผลิตเครื่องห้อม และนิเวศน์วิทยา ทั้งนี้ เพราะแผ่นฟิล์มรูพรุนที่ได้จากการไอโอดีนด้วยอนุภาคมีประจุ เมื่อล้างกัดขยายรอยแล้วมีขนาดของรูใกล้เคียงกัน สามารถนำไปใช้งานเพื่อคัดเลือกหรือคัดแยกวัสดุออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรูพรุนที่เกิดขึ้นสามารถกำหนดหรือปรับขนาดได้ด้วยเงื่อนไขจากการล้างกัดขยายรอย (Etching condition) จึงมีประโยชน์นำไปใช้งานได้มากด้านหลายสาขาดังที่กล่าวมา

S. K. Chakarvarti [2] และคณะ ได้ทดลองล้างแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์ซึ่งได้แก่ Polycarbonate (Makrofol), Cellulose nitrate (CN-85), Polyethylene terephthalate (Melinex) และ Cellulose acetate (CA) ที่ไอโอดีนด้วยอนุภาค ^{238}U และ ^{132}Xe จากเครื่องเร่งอนุภาค 14 MeV และล้างกัดรอยที่อุณหภูมิ 90 °C. ในสนานไฟฟ้า 3.3×10^7 โวลต์/เมตร สามารถทำให้เกิดรูของรอยอนุภาคมีขนาดตามที่ต้องการ

D.Gopalani [3] และคณะ ได้ทดลองทำแผ่นกรองฟิล์มบางโดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคยิงชิลิกอน-28 (^{28}Si) ที่มีพลังงาน 120 MeV ผ่านฟิล์ม PET (Polyethylene terephthalate) หนา 12-25 ไมโครเมตร และล้างกัดรอยอนุภาคในสารละลาย Dimethyl formamide อุณหภูมิ 70 °C. นาน 30 นาที และในสารละลาย NaOH 6 N อุณหภูมิ 50 °C. ขนาดของรูแปรผันตามเวลาที่ใช้ในการล้าง โดยทำการทดลองให้มีขนาด 0.4-1.4 ไมโครเมตร ซึ่งแผ่นกรองที่มีขนาดรู 0.4 ไมโครเมตร มีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียจากน้ำที่มีการบินปืนออกได้ร้อยละ 94

Y. Komaki และ S. Tsubimura [4] ได้ทดลองใช้อุภาคนักจากปฏิกิริยาฟิชชัน (Fission fragment) ของนิวตรอนกับยูเรเนียม-235 ทำให้เกิดรอยบนฟิล์ม Polyethylene naphthalate หนา 9 ไมโครเมตร และล้างกัดรอยในสารละลาย NaOH เข้มข้น 3 N อุณหภูมิ 45-65 °C. และสารละลาย NaOH เข้มข้น 1-3 N ผสมเอทฮานอล ร้อยละ 25-75 อุณหภูมิ 45-55 °C. รูที่เกิดขึ้นมีขนาด 100-1,000 อั้งสตรอม ขนาดของรูแปรผันตามเวลาที่ใช้ในการล้าง โดยสารละลาย NaOH ที่ผสมเอทฮานอลมีอัตราการขยายขนาดของรูเร็วกว่าแผ่นฟิล์มมีความหนาแน่น 10^8 รู/o อนุภาคต่อตารางเซนติเมตร

Y. Komaki [5] ศึกษาการเกิดรูบนฟิล์ม Polyvinylidene fluoride หนา 9 ไมโครเมตร โดยใช้อุภาคนักจากปฏิกิริยาฟิชชันของนิวตรอนกับยูเรเนียม-235 ในบรรยากาศของออกซิเจน และล้างกัดรอยในสารละลาย NaOH เข้มข้น 5-12 N อุณหภูมิ 65-85 °C. นาน 10-200 ชั่วโมง รูที่เกิดขึ้นมีขนาด 100-1,000 อั้งสตรอม แปรผันตามเวลาที่ใช้ในการล้าง

สำหรับงานวิจัยนี้ จะเตรียมจากเปลี่ยนนิวตรอน (Neutron converter screen) ซึ่งเป็นจากที่ทำขึ้นจากวัสดุที่ทำปฏิกิริยากับนิวตรอนได้ดี คือการกระบวนการเกิดปฏิกิริยา (n, α) และ (n, f) ซึ่งทำให้เกิดอนุภาคแอลฟ่า [6] และอนุภาคจากปฏิกิริยาการแตกตัว (Fission fragment) ตามลำดับ ที่จะไปทำให้เกิดรอยแฟรงในแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์ ศึกษากระบวนการล้างกัดขยายรอยบนแผ่นฟิล์ม เพื่อให้ได้เป็นแผ่นกรองรูพรุนขนาดเล็กในขนาดที่ต้องการ จากนั้น จะศึกษาหาประลิทธิภาพของจากเปลี่ยนนิวตรอนที่ใช้ผลิตแผ่นกรองรูพรุนขนาดเล็ก เพื่อเป็นข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใช้เทียบค่าหัวเวลาเหมาะสมในการอบรังสีนิวตรอนให้เกิดรอยอนุภาคบนแผ่นฟิล์มมีจำนวนความหนาแน่นรอยตามที่ต้องการ

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

2.1 การเตรียมจากเปลี่ยนนิวตรอน

2.1.1 จากเปลี่ยนนิวตรอนเพื่อปฏิกิริยา (n, α) ที่เตรียมขึ้นมี 3 จาก ได้แก่

- จากไบโรมอนไนโตรด (BN) มีสารประกอบเป็นไบโรมอนไนโตรด
- จากลิเทียมฟลูออไรด์ (LiF) มีสารประกอบเป็นลิเทียมฟลูออไรด์
- จากลิเทียมบอร์ต (LiBO₂) มีสารประกอบเป็นลิเทียมบอร์ต

2.1.2 จากเปลี่ยนนิวตรอนเพื่อปฏิกิริยา (n, f) ที่เตรียมขึ้นมีจากเดียว คือ

- ชาแอมโมเนียมไดยูริเนต (Ammonium diurinate) หรือเค็กเหลือง (Yellow cake) มีสารประกอบของยูเรเนียมซึ่ว่าแอมโมเนียมไดยูริเนต (NH₄)₂U₂O₇

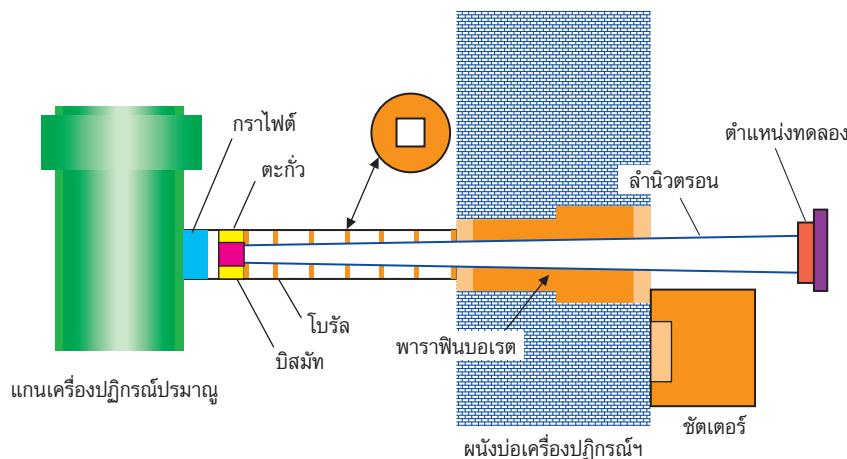
จากเปลี่ยนนิวตรอนแต่ละอันเตรียมขึ้นได้โดยการบดสารประกอบที่ใช้ทำจากให้ละเอียด ชั้นน้ำหนักตัวอย่างละ 10 กรัม ผสมอะซิโตน 20 มิลลิลิตร กาวเคมี 5 มิลลิลิตร คนให้เข้ากันแล้วเทลงบนแผ่นเซลลูโลสอะซิเตทขนาด 2 x 4 ตารางเซนติเมตร หนา 0.10 มิลลิเมตร ปล่อยทิ้งให้แห้งในที่ร่ม

2.2 การอบนิวตรอน (Neutron irradiation)

จากเปลี่ยนนิวตรอนแต่ละจากที่เตรียมขึ้น เมื่อได้รับนิวตรอนจะปลดปล่อยอนุภาคออกมายากปฏิกิริยา นิวเคลียร์ อนุภาคที่ปลดปล่อยออกมามีพิสัยลับสั้นมากโดยอยู่ในระดับไมโครเมตร [7] การทำให้อนุภาคที่ปลดปล่อยออกมานสามารถเข้าไปในเนื้อวัสดุได้สมบูรณ์ จึงต้องประกบจากเปลี่ยนนิวตรอนให้สนิทกับแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์ ฟิล์มที่นำมาใช้ในงานวิจัยนี้มี 4 ชนิด ได้แก่

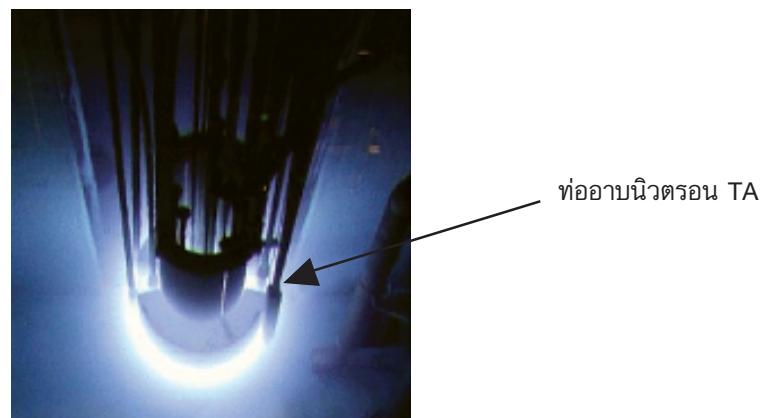
1. ฟิล์ม CR-39 (Polyallyl diglycol carbonate : PADC ; TASTRAK, Track Analysis System Ltd., UK)
เป็นฟิล์มแผ่นใสหนา 1 มิลลิเมตร
2. ฟิล์ม CA (Cellulose acetate) เป็นฟิล์มแผ่นใสหนา 0.1 มิลลิเมตร
3. ฟิล์ม PET (Polyethylene terephthalate) เป็นฟิล์มแผ่นใสหนา 0.1 มิลลิเมตร
4. ฟิล์ม PC (Polycarbonate ; STRUCTURE PROBE INC., U.S.A) เป็นฟิล์มแผ่นใสบาง 6 ไมโครเมตร

การอาบรังสีนิวตรอนโดยใช้จำนำนิวตรอนของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย บปว-1/1 ในรูปที่ 1 ในการทดลองจะนำตัวค่าสเซตต์อะลูมิเนียมที่ภายในบรรจุจากเปลี่ยนนิวตรอนแบบ (t_g , α) กับแผ่นพิล์มที่ประกอบกันอย่างสนิทไปวางไว้ในท่อนำนิวตรอน ในตำแหน่งทดลองที่มีปริมาณฟลักช์นิวตรอน 10^6 นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาทีนาน 5 นาที



รูปที่ 1 ท่อนำนิวตรอนของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยฯ

ส่วนการอาบรังสีนิวตรอนโดยใช้ท่ออาบ TA ซึ่งอยู่ชิดกับแกนของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย บปว-1/1 ในรูปที่ 2 ในการทดลองจะหย่อนหลอดโพลีเอทธิลีนที่บรรจุแผ่นพิล์มกับจากเปลี่ยนนิวตรอนแบบ (t_g , f) ที่ประกอบกันอย่างสนิทลงไปในบ่อลึกถึงตำแหน่งที่มีปริมาณฟลักช์นิวตรอน 10^{11} นิวตรอนต่อตารางเซนติเมตรต่อวินาที นาน 10 วินาที



รูปที่ 2 แกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยฯ

2.3 การล้างกัดขยายรอยอนุภาคบนแผ่นฟิล์ม

รอยแฝงของอนุภาคที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ระหว่างนิวตรอนกับจากเปลี่ยนนิวตรอนในแผ่นฟิล์มที่ผ่านการอาบรังสีนิวตรอนแล้ว ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนเกิดเป็นรูได้ โดยนำฟิล์มไปแช่ในสารละลายนาโนไฮด์РО 6.25 N อุณหภูมิ 70 °ช. นานในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นนำฟิล์มไปล้างด้วยน้ำสะอาดที่มีการไหลถ่ายเทตลอดอีก 5 นาทีแล้วผิงฟิล์มให้แห้ง

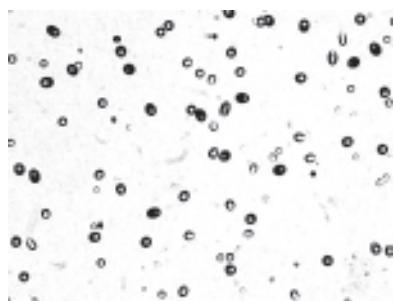
2.4 การตรวจสอบหาขนาดรอยอนุภาคบนแผ่นฟิล์ม

รอยอนุภาคอยู่ในเนื้อฟิล์มที่ล้างกัดขยายรอยแล้ว สามารถมองเห็นโดยกล้องจุลทรรศน์ Olympus Model BX 60 พร้อมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล Model DP-11 ทำการวัดขนาดของรอยอนุภาคและพื้นที่แผ่นฟิล์มด้วยคอมพิวเตอร์โดยซอฟต์แวร์โปรแกรม Micro Image

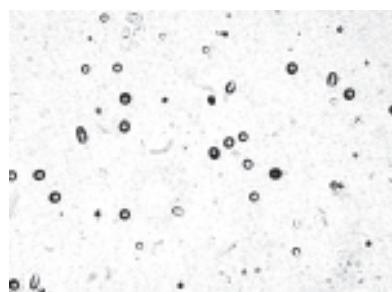
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

3.1 รอยอนุภาคจากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบ (n , α)

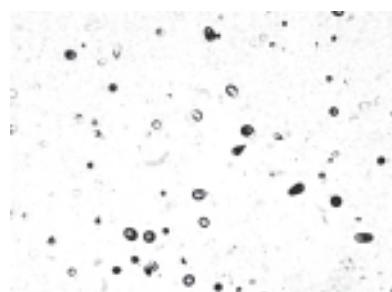
เมื่อนำฟิล์มพร้อมจากแต่ละอันไปอาบรังสีนิวตรอน ที่ตำแหน่งในลำนิวตรอนของเครื่องปฏิกรณ์ประมาณนาน 5 นาที ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบ (n, α) ระหว่างนิวตรอนกับธาตุ B และธาตุ Li ที่ประกอบอยู่ในจากเปลี่ยนนิวตรอนปล่อยอนุภาคแอลฟ่าออกมายังเป็นรอยอนุภาคแอลฟานฟิล์ม ที่เมื่อนำไปล้างกัดขยายรอยในสารละลายนาโนไฮด์РО 6.25 N อุณหภูมิ 70 °ช. นาน 80 นาที แล้วนำมาล้างด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1000 เท่า จะเห็นรอยปรากฎูนฟิล์ม CR-39 ดังรูปที่ 3 รูปที่ 4 และรูปที่ 5 ส่วนบนฟิล์ม CA ฟิล์ม PET และฟิล์ม PC ไม่มีรอยของอนุภาคแอลฟារากฎูนอยู่เลย [8]



รูปที่ 3 รอยอนุภาคแอลฟานฟิล์ม CR-39 เมื่อใช้จากเปลี่ยนนิวตรอนมีสารประกอบเป็น BN



รูปที่ 4 รอยอนุภาคแอลฟ่าบนฟิล์ม CR-39 เมื่อใช้จากเปลี่ยนนิวตรอนมีสารประกอบเป็น LiBO_2



รูปที่ 5 รอยอนุภาคแอลฟ่าบนฟิล์ม CR-39 เมื่อใช้จากเปลี่ยนนิวตรอนมีสารประกอบเป็น LiF

รอยอนุภาคแอลฟ่าบนฟิล์ม CR-39 ที่เกิดโดยจากเปลี่ยนนิวตรอนทั้ง 3 มีความแตกต่างดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเลันผ่านศูนย์กลางของรอยอนุภาคแอลฟ้าและความหนาแน่นของรอยบนฟิล์ม CR-39 ที่เกิดขึ้นโดยจากเปลี่ยนนิวตรอนต่างๆ กัน

จากเปลี่ยนนิวตรอน	เลันผ่านศูนย์กลางรอย (μm)	ความหนาแน่นของรอย (mm^{-2})
จาก BN	4.12 ± 0.09	742 ± 92
จาก LiBO_2	3.98 ± 0.13	365 ± 88
จาก LiF	3.10 ± 0.22	264 ± 32

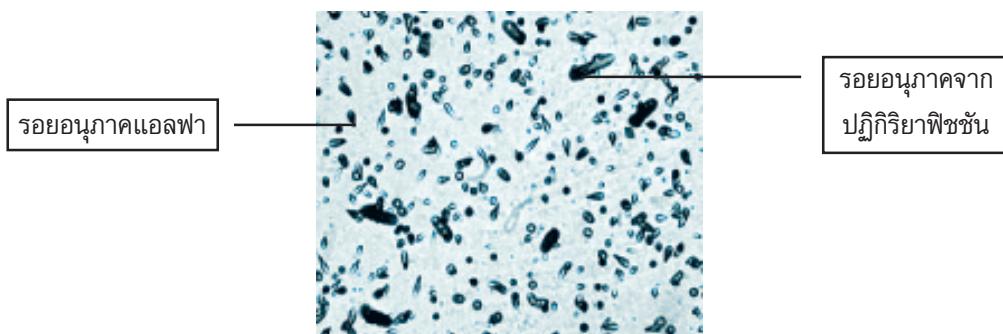
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ารอยอนุภาคแอลฟ่าบนฟิล์ม CR-39 มีขนาดเลันผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 ไมโครเมตร มีความแตกต่างกันอยู่บ้างเป็นเพราะปฏิกิริยาระหว่างนิวตรอนกับไบรอน $^{10}\text{B}(n, \alpha)^7\text{Li}$ ให้ออนุภาคแอลฟ้า พลังงาน 1.47 MeV [9] ปฏิกิริยาระหว่างนิวตรอนกับลิเทียม $^6\text{Li}(n, \alpha)^3\text{H}$ ให้ออนุภาคแอลฟ้าพลังงาน 2.05 MeV [10] ออนุภาคแอลฟ้าที่มีพลังงานมากกว่าจะสามารถเจาะเข้าไปในเนื้อฟิล์มได้ลึกกว่าและให้รอยปรากฎขนาดเล็กกว่า [11]

ในตารางที่ 1 ยังแสดงให้เห็นอีกว่าจากเปลี่ยนนิวตรอน BN ทำให้เกิดร้อยอนุภาคมีความหนาแน่นมากที่สุดทั้งนี้ เป็นไปตามค่าครอสเซคชันในการเกิดปฏิกิริยา (Reaction cross section) ระหว่างนิวตรอนกับไบرون ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าครอสเซคชันในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างนิวตรอนกับลิเทียม [10]

จากการพบว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบ (\bar{p}, α) ระหว่างนิวตรอนกับฉากเปลี่ยนนิวตรอนจะได้ร้อยของอนุภาค แหล่งฟ้าปราภูมิอยู่บนพิล์ม CR-39 เท่านั้น ทั้งนี้เป็น เพราะ CR-39 เป็นพิล์มที่ปกติใช้เป็นตัวดั้งเดิมของอลฟ้าได้ [12] และโดยที่พิล์มนี้มีความหนาแน่นที่กว้างขวาง (Range) ของอนุภาคแหล่งฟ้า รอยที่ปราภูมิเป็นรูทึบ ประกอบกับเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่แสดงว่าพิล์ม CR-39 ใช้ผลิตเป็นแผ่นกรองรูพรุนในที่นี้ไม่ได้คือ เนื้อพิล์ม CR-39 มีความบางเมื่อขึ้นรูป เป็นแผ่นบางจะแตกง่าย [13]

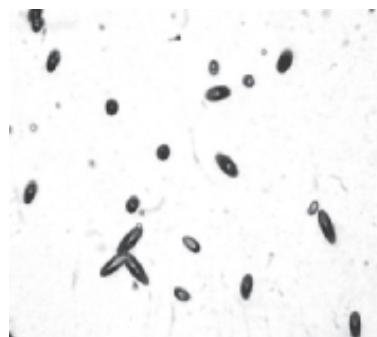
3.2 รอยอนุภาคจากปฏิกิริยานิวเคลียร์พิชชันแบบ (n, f)

นำพิล์มพร้อมฉากแเอมโนเนียมไดยูริเนตไปอาบวังสีนิวตรอนที่ต้มแห่งในท่อTAของเครื่องปฏิกรณ์ประมาณนาน 10 วินาที เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์พิชชัน (n, f) ระหว่างนิวตรอนกับฉากเปลี่ยนนิวตรอนที่ประกอบจากธาตุเรเนียม ปล่อยอนุภาคจากปฏิกิริยาพิชชันของยูเรเนียมที่มีพลังงานสูงประมาณ 61-93 MeV [14] อกมาปราภูมิเป็นร้อยบนพิล์ม จากนั้นนำพิล์มไปล้างกัดขยายรอยในสารละลาย NaOH เช่นเดียว 6.25 N อุณหภูมิ 70 °C. นาน 80 นาที เมื่อนำไปล้างกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1000 เท่า ดูรอยปราภูมิเป็นดังรูปที่ 6 รูปที่ 7 และรูปที่ 8



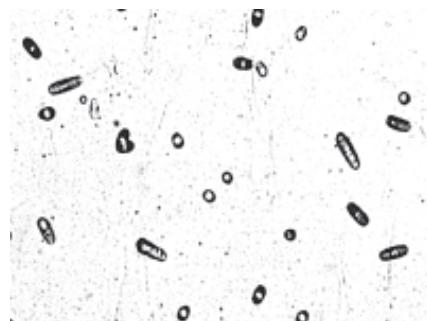
รูปที่ 6 รอยอนุภาคจากปฏิกิริยาพิชชันของยูเรเนียมบนพิล์ม CR-39

รูปที่ 6 แสดงรอยของอนุภาคบนพิล์ม CR-39 แยกได้เป็น 2 ลักษณะ เพรายูเรเนียมเป็นรูทึบ ปลดปล่อย อนุภาคแหล่งฟ้าอย่างมากด้วย บนพิล์ม CR-39 จึงปราภูมิทั้งรอยของอนุภาคแหล่งฟ้าที่มาจากยูเรเนียมเอง และรอยของอนุภาคที่เกิดจากปฏิกิริยาแตกตัวแบบพิชชันของยูเรเนียมเนื่องจากนิวตรอนรอยอนุภาคแหล่งฟ้ามีขนาดเล็กกว่า เพราะมีมวลและพลังงานต่ำกว่า



รูปที่ 7 รอยอนุภาคจากปฏิกิริยาฟิชชันของยูเรเนียมบนพิล์ม PET

จากรูปที่ 7 แสดงว่าพิล์ม PET สามารถบันทึกรอยอนุภาคจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันของราดดูยูเรเนียมได้ [8] รอยที่ปรากฏเป็นรูพรุนทึบไม่ทะลุเพระะพิล์มมีความหนาเกินพิสัยของอนุภาค



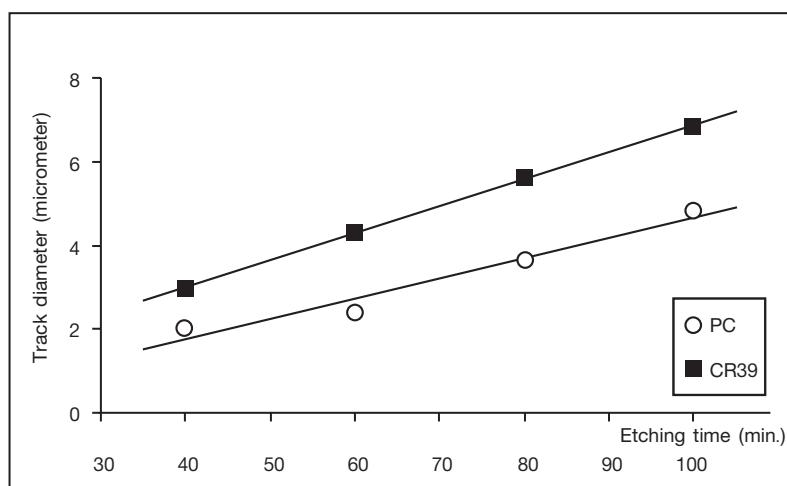
รูปที่ 8 รอยอนุภาคจากปฏิกิริยาฟิชชันของยูเรเนียมบนพิล์มบาง PC

จากรูปที่ 8 แสดงว่าอนุภาคจากปฏิกิริยาฟิชชันของยูเรเนียม สามารถทำให้เกิดรอยอนุภาคบนพิล์ม PC [8] เป็นรูพรุนทะลุแผ่นพิล์ม จึงนำไปวัดเลี้นผ่านศูนย์กลางรอย แล้วคำนวนหาความหนาแน่นของรอยได้ 4.43 ± 0.87 ไมโครเมตร และ 220 ± 70 รูต่อตารางมิลลิเมตร ตามลำดับ พิล์ม PC ที่มีรูพรุนนำไปทดสอบการซึมผ่านของของเหลวที่เป็นน้ำและแอลกอฮอล์ พบว่า ของเหลวทั้งสองสามารถซึมผ่านได้จากด้านบนลงสู่ด้านล่างของพิล์ม ผลการทดลองนี้นำไปสู่การคำนวนหาค่าประสิทธิภาพของจากเปลี่ยนนิวตรอน เพื่อใช้ผลิตแผ่นกรองรูพรุนขนาดเล็กได้ $1.5 \times 10^{-8} - 2.9 \times 10^{-8}$ รูต่อนิวตรอน

ส่วนพิล์ม CA จากการทดลองพบว่าเมื่อยอนุภาคเป็นรูทึบจำนวนมากปรากฏอยู่เต็มเกิดขึ้นได้ เพราะ CA เป็นพิล์มที่มีความไวต่อการแพร่องลีพลังงานต่ำ [15]

3.3 ขนาดรอยอนุภาคบนแผ่นฟิล์มขึ้นอยู่กับเวลาล้างกัดขยายรอย

ศึกษาเรื่องรอยอนุภาคที่เกิดจากปฏิกิริยาแตกตัวของยูเรเนียมเนื่องจากนิวตรอนบนฟิล์ม CR-39 และ ฟิล์ม PC พบว่าทำให้มีขนาดเพิ่มขึ้นได้เมื่อเพิ่มเวลาในการล้างกัดขยายรอยในสารละลาย NaOH เข้มข้น 6.25 N อุณหภูมิ 70°ช. ดังผลแสดงในรูปที่ 9

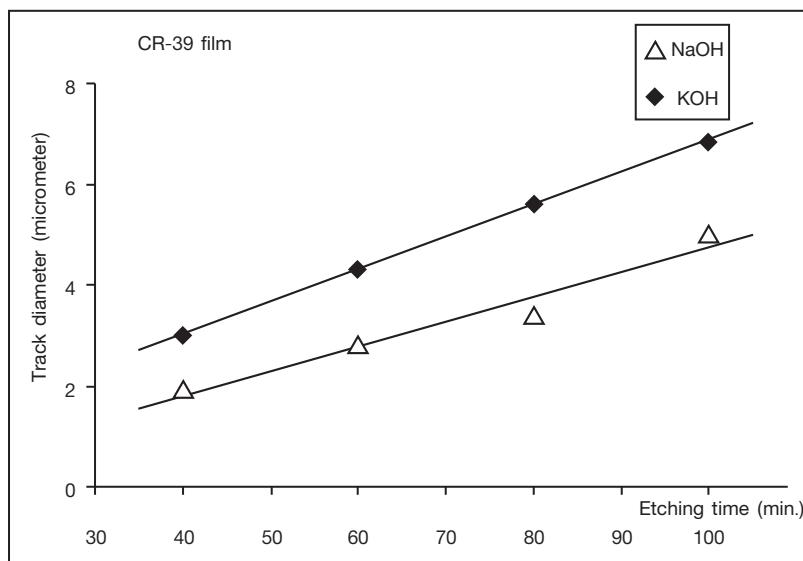


รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางรอยอนุภาคบนฟิล์ม PC และฟิล์ม CR-39 กับเวลาที่ใช้ล้างกัดขยายรอยในสารละลาย 6.25 N NaOH 70°ช.

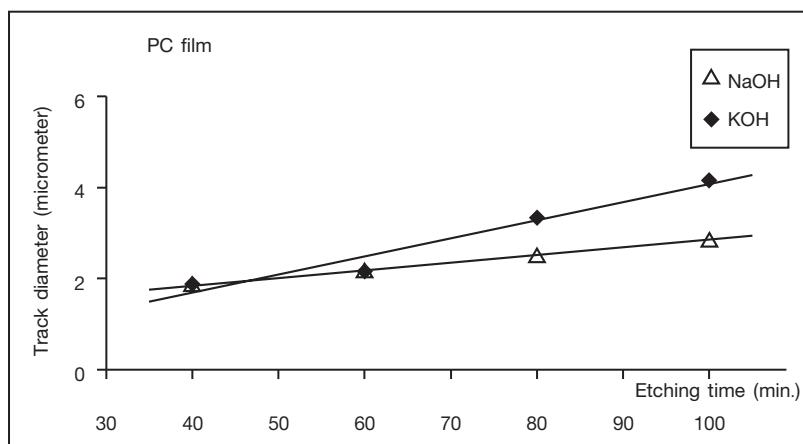
ในรูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่าขนาดของรอยอนุภาคสามารถกำหนดได้จากการล้างกัดขยายรอย ใน การ ทดลองพบว่ารอยอนุภาคบนฟิล์ม PC เริ่มปรากฏเป็นรูประหลุเมื่อใช้เวลาล้างกัดขยายรอยนาน 45 นาที รอยมี ขนาด ใหญ่ขึ้นตามเวลาที่ใช้ล้างกัดขยายรอย โดยช่วงเวลาในการล้างมีจำกัด ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์ม ฟิล์ม บางเมื่อล้าง นานไปจะยึงคง [1] จนอาจใช้งานไม่ได้ สำหรับฟิล์ม PC ในที่นี้ พบว่าเมื่อใช้เวลาในการล้างนาน 120 นาที ฟิล์มจะเริ่มละลายยุ่ยไปในสารละลาย

3.4 เปรียบเทียบชนิดของสารละลายเคมีที่มีผลต่อการกัดขยายรอยอนุภาค

จากการทดลองล้างกัดขยายรอยอนุภาคบนแผ่นฟิล์ม CR-39 และบนแผ่นฟิล์ม PC ในสารละลาย 2 ชนิด คือ 6 N KOH 70°ช. กับ 6 N NaOH 70°ช. พบว่ารอยอนุภาคบนฟิล์มมีขนาดต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 10 และ รูปที่ 11 ตามลำดับ



รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางรอยอนุภาคบนฟิล์ม CR-39 กับเวลาที่ใช้ล้างกัดขยายรอยในสารละลาย 6 N KOH 70 °ช. กับ 6 N NaOH 70 °ช.



รูปที่ 11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางรอยอนุภาคบนฟิล์ม PC กับเวลาที่ใช้ล้างกัดขยายรอยในสารละลาย 6 N KOH 70 °ช. กับ 6 N NaOH 70 °ช.

ผลการทดลองในรูปที่ 10 และรูปที่ 11 แสดงว่า สารละลาย KOH สามารถกัดขยายรอยอนุภาคบนแผ่นฟิล์ม ให้โตขึ้นได้เร็วกว่าสารละลาย NaOH [16]

4. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาในปฏิกริยานิวเคลียร์ (γ, α) ระหว่างนิวตรอนกับจากเปลี่ยนนิวตรอนที่ประกอบด้วยธาตุไบรอน และที่ประกอบด้วยธาตุลิเทียมให้อันุภาคแอลฟ่าออกมา แล้ววิ่งไปชนตัวกลางที่เป็นแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์ 4 ชั้นิด พน ว่า อันุภาคแอลฟ่าสามารถทำให้เกิดรอยบนฟิล์มนิิดเดียวคือ ฟิล์มโพลีคาร์บอเนตชนิด CR-39 ได้อย่างที่ปรากฏเป็นรูทึบ จึงใช้ผลิตเป็นแผ่นกรองไม้ได้ ทั้งนี้เป็นเพระฟิล์ม CR-39 ที่นำมาศึกษา มีความหนามากเกินค่าพิลัยของอันุภาคแอลฟ่า ส่วนฟิล์มอีก 3 ชั้นิด คือ ฟิล์มเซลลูโลสอะซิเตท CA ฟิล์ม PET และฟิล์มบางโพลีคาร์บอเนต PC ไม่มีรอยอันุภาค แอลฟ้าปรากฏอยู่เลย ฟิล์มทั้ง 4 ชั้นิดนี้จึงนำมาใช้เพื่อผลิตเป็นแผ่นกรองรูพรุนโดยปฏิกริยานิวเคลียร์แบบ (γ, α) ไม่ได้

ในปฏิกริยานิวเคลียร์พิชชันโดยใช้จากเปลี่ยนนิวตรอนชนิดyuเรเนียม นิวตรอนไปทำปฏิกริยานิวเคลียร์พิชชัน ทำให้นิวเคลียลของyuเรเนียมแตกตัวเป็นอันุภาคพิชชันแฟรงก์ที่วิ่งไปชนแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์ พบร่วมรอยอันุภาคปรากว บนแผ่นฟิล์มทั้ง 4 ชั้นิด แต่ฟิล์มที่เกิดรอยเป็นรูทะลุมีเพียงชนิดเดียว คือ ฟิล์มบางโพลีคาร์บอเนต PC ซึ่งมีความ หนา 6 ไมโครเมตร จากการศึกษาอย่างละเอียดกับฟิล์มบางโพลีคาร์บอเนต PC พบร่วมกันของรอยอันุภาคสามารถ กำหนดได้ ไม่เพียงแต่ด้วยเวลาที่ใช้ในการล้างกัดขยายรอยดังแสดงในรูปที่ 9 ยังสามารถกำหนดได้โดยชนิดของ สารละลายเคมีด้วยดังแสดงในรูปที่ 10 และรูปที่ 11 จากการล้างกัดขยายรอยในสารละลาย NaOH เช้มชั้น 6.25 N อุณหภูมิ 70 °C. นาน 80 นาที วัดเส้นผ่าศูนย์กลางรอยเฉลี่ย 4.43 ± 0.87 ไมโครเมตร ของเหลวประเทน้ำและ แอลกอฮอล์สามารถซึมผ่านได้ ในขนาดของรูบนแผ่นฟิล์มบางโพลีคาร์บอเนต PC ที่ไม่แตกต่างกันมาก ในที่นี้จึง สามารถนำฟิล์มนี้ไปใช้งานที่ต้องการกรองสารบางประเภทได้ จากผลการคำนวณหาความหนาแน่นรอยเฉลี่ยบน แผ่นฟิล์ม PC ได้ 220 ± 70 รอยต่อตารางมิลลิเมตร จึงสรุปได้ประสิทธิภาพของจากเปลี่ยนนิวตรอนเพื่อใช้ผลิต แผ่นกรองรูพรุนขนาดเล็ก $1.5 \times 10^{-8} - 2.9 \times 10^{-8}$ รูต่อนิวตรอน

5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนและเงินทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ ศศ.น.เรศร์ จันทน์ขาว ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณามอบฟิล์ม Kodak LR115 เพื่อใช้ในงานวิจัย ขอขอบคุณ ศศ.วีระพงศ์ จิวประดิษฐ์กุล ภาควิชาพลิกิลส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่กรุณา มอบฟิล์มบางสำหรับงาน X-Ray Fluorescence ขอบคุณคุณวิทยา แซ่ตัง บริษัทแสงวิทย์ 2000 จำกัด ที่กรุณา มอบฟิล์มบางโพลีคาร์บอเนตและฟิล์มบางไมลาร์ เพื่อใช้ในงานวิจัย ขอบคุณผู้อำนวยการกองเคมี สำนักงาน ประมาณเพื่อสันติ ที่ได้มอบเค็กลেลิง (Yellow cake) เพื่อใช้ในงานวิจัย และขอบคุณเจ้าหน้าที่กองปฏิกรณ์ปฏิบัติ สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ที่ได้ย้ายความสะดวกในการใช้เครื่องปฏิกรณ์ประมาณวิจัยฯ ตลอดงานวิจัยครั้งนี้

6. เอกสารอ้างอิง

1. Fleischer, R. L., Price, P. B., and Walker, R. M., 1975, *Nuclear Tracks in Solids*, Berkley, University of California Press, pp. 1-75.
2. Chakarvarti, S. K., Mahna, S. K., and Sud, L. V., 1986, "Electrolytically Controlled Etching of Micropore Polymer Filters," *Int. J. Appl. Rad. Isotopes*, Vol. 37, No. 11, pp. 1089-1093.
3. Gopalani, D., Kumar, S., Jodha, A. S., Singh, R., Khatri, P. K., and Gopal, R., 2000, "A Novel Method for Production of Polyester Films-Based Nuclear Track Microfilters," *J. Membrane Sci.*, Vol. 178, No. 11, pp. 93-98.
4. Komaki, Y., and Tsujimura, S., 1976, "Growth of Fine Holes in Polyethylenenaphthalate Film Irradiated by Fission Fragments," *J. Appl. Phys.*, Vol. 47, No. 4, pp. 1355 - 1358.
5. Komaki, Y., 1979, "Growth of Fine Holes by the Chemical Etching of Fission Tracks in Polyvinylidene Fluoride," *Nucl. Tracks*, Vol. 3, pp. 33-44.
6. Von Der Hardt, P. and Royger, H., 1981, *Neutron Radiography Handbook*, D. Reidel Publishing, London, pp. 49-57.
7. Lamarsh, J. R., 1983, *Introduction to Nuclear Engineering*, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing company, Inc., pp. 88-95.
8. Monnin, M., 1978, "Track Formation Principles and Applications," *Idea to Application some Selected Nuclear Techniques in Research and Development*, Proceeding Series ST1 / PUB / 476, pp. 261-290.
9. Kaplan, I., 1964, *Nuclear Physics*, 2nd ed., Addison-Wesley Press, London, pp. 304-335.
10. Walker, F. W., Miller, D. G., and Feiner, F., 1996, "Chart of the Nuclides," *Knolls Atomic Power Lab.*, General Electric Co.
11. Qaqish, A. Y. and Besant, C. B., 1976, "Detection Efficiency and Range Determination of Alpha Particles in Cellulose Nitrate," *Nucl. Instr. and Meth.*, Vol. 138, pp. 493-505.
12. Fews, P., "TASTRAK Applications and Basic Data," Track Analysis System Limited, HH Wills Physics Laboratory, [online], available: <http://www.tasl.co.uk> [22 Aug. 2001].

13. Aple, Y. P., "Track-Etch Technique in Membrane Technology," Running on EURODUBNA Web-Site, Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR, Dubna, Moscow region, Russia, [online], available: file: //A:\ TRACK-ETCH%20TECHNIQUE %20IN%20MEMBRANE%20TECHNOLOGY.htm [15/ 11/ 43].
14. Krane, K. S., 1988, "Introductory Nuclear Physics", John Wiky & Sons Inc., Singapore, pp. 488-493.
15. Morgan, D. V. and Vliet, D. V., 1970, "Charge Particle Tracks in Solid," *Contemp. Phys.*, Vol. 11, pp. 173-193.
16. Enge, W., Grabisch, R., and Bartholma, K. P., 1974, "Etching Behaviour of a Cellulose Nitrate Plastic Detector Under Various Etching Conditions," *Nucl. Instrum. Meth.*, Vol. 15, No. 1, pp. 263-270.